```
9/7/1
               (Item 1 from file: 351)
  DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
  (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.
  009263968
  WPI Acc No: 1992-391379/199248
   Keratotic plug remover compsn. - comprises polymer cpd. having salt
   forming gp. e.g. carboxy gp. which removes plugs so that conspicuousness
   of the skin pores in mitigated
  Patent Assignee: KAO CORP (KAOS
  Inventor: KONO Y; MUROI Y; TANAHASHI M; UEMURA T
  Number of Countries: 006 Number of Patents: 015
  Patent Family:
  Patent No
                Kind
                        Date
                                Applicat No
                                               Kind
                                                       Date
                                                                Week
  EP 514760
                 A1
                     19921125
                               EP 92108097
                                                Α
                                                     19920513
                                                               199248
  JP 5097627
                 Α
                     19930420
                               JP 9287033
                                                A
                                                    19920408
                                                               199320
  JP 5286842
                     19931102
                 Α
                                JP 9287032
                                                Α
                                                    19920408
                                                               199348
  US 5512277
                 Α
                     19960430
                               US 92882979
                                                Α
                                                    19920514
                                                               199623
                                US 94210778
                                                Α
                                                    19940321
 EP 514760
                 B1
                     19970423
                               EP 92108097
                                                Α
                                                    19920513
                                                               199721
  DE 69219201
                 Ε
                     19970528
                               DE 619201
                                                    19920513
                                                Α
                                                              199727
                               EP 92108097
                                                А
                                                    19920513
 ES 2102424
                     19970801
                 Т3
                               EP 92108097
                                                Α
                                                    19920513
                                                              199737
 JP 2920443
                     19990719
                 B2
                               JP 9287033
                                                Α
                                                    19920408
                                                              199934
 JP 11217312
                 Ą
                     19990810
                               JP 9287033
                                                Α
                                                    19920408
                                                              199942
                               JP 98317439
                                                A
                                                    19920408
 JP 3115865
                 B2
                     20001211
                               JP 9287033
                                                A
                                                    19920408
                                                              200101
                               JP 98317439
                                                Α
                                                    19920408
 JP 2000351713
                A
                     20001219
                               JP 98317439
                                                Α
                                                    19920408
                                                              200104
                               JP 2000155928
                                               Α
                                                    19920408
 US 6306382
                     20011023
                B1
                               US 92882979
                                               Α
                                                    19920514
                                                              200165
                               US 94210778
                                               Α
                                                    19940321
                               US 95463274
                                               Α
                                                    19950605
                               US 96748549
                                               Α
                                                    19961112
 US 20020048560
                     20020425
                A1
                               US 96748549
                                                Α
                                                     19961112
                                                               200233
                               US 2001843857
                                               Α
                                                    20010430
 JP 3342505
                B2
                    20021111
                               JP 9287032
                                               Α
                                                   19920408
                                                              200280
 US 6607719
                B2
                    20030819
                              US 92882979
                                               Α
                                                   19920514
                                                              200356
                               US 94210778
                                               Α
                                                   19940312
                               US 95463274
                                               Α
                                                   19950605
                               US 96748549
                                               Α
                                                   19961112
                               US 2001843857
                                               Α
                                                   20010430
Priority Applications (No Type Date): JP 9287032 A 19920408; JP 91110342 A
  19910515; JP 9225354 A 19920212
Cited Patents: 4.Jnl.Ref; EP 323652; JP 55127312; JP 63035511; JP 63057507;
  US 4126142; GB 2144133; JP 6335511; JP 6357508; WO 9002774
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                          Main IPC
                                      Filing Notes
EP 514760
              A1 E 17 A61K-007/48
   Designated States (Regional): DE ES FR GB
JP 5097627
              Α
                      7 A61K-007/00
JP 5286842
              Α
                      6 A61K-007/48
US 5512277
              Α
                    11 A61K-031/74
                                      Cont of application US 92882979
EP 514760
              B1 E 15 A61K-007/48
   Designated States (Regional): DE ES FR GB
DE 69219201
              Ε
                       A61K-007/48
                                      Based on patent EP 514760
ES 2102424
              Т3
                       A61K-007/48
                                      Based on patent EP 514760
```

JP	2920443 11217312 3115865	Α 6	A61K-007/00 A61K-007/00 A61K-007/00	Previous Publ. patent JP 5097627 Div ex application JP 9287033 Div ex application JP 9287033
	2000351713 6306382	A 6	A61K-007/00 A61K-031/74	Previous Publ. patent JP 11217312 Div ex application JP 98317439 CIP of application US 92882979 CIP of application US 94210778 Div ex application US 95463274
ÚS	20020048560) A1	A61K-031/765	application 05 90746549
		B2 6 B2	A61K-007/48 A61K-031/74	Cont of patent US 6306382 Previous Publ. patent JP 5286842 Cont of application US 92882979 Cont of application US 94210778 Cont of application US 95463274 Cont of application US 96748549 Cont of patent US 5512277 Cont of patent US 6306382

Abstract (Basic): EP 514760 A

A Keratotic plug removes compsn. comprises a polymer cpd having a salt forming gp. Also claimed is a mehtod of removing a keratotic plug using the compsn. comprising applying compsn. to skin and peeling off compsn.

The polymer cpd is a synthetic polymer. The salt forming gp is selected from carboxyl gp, sulphonic acid gp, sulphinic acid gp residual gp, phosphoric acid residual gp, nitric acid residual gp, amino gp and an ammonium gp. The polymer gp has a salt forming gp has a mol. wt. of 10,000-1,500,000. the amt. of the polymer cpd in the compsn. is 0.01-70 wt.%. The compsn. aslo comprises a solvent in an amt. of 30-99-99 wt.% or a pigment in an amt. of 0.1-70 wt.%. Alternatively the compsn. comprises the polymer cpd, solvent and pigment in amts. of 0.01-70 wt.%. 29.99-99.89 wt.% and 0.1-70 wt.% respectively.

USE/ADVANTAGE - The compsn. removes Keratotic plugs in the skin pores so that the consipicousness of the pores is mitigated and clean and healthy skin pores can be maintained. The compsn. does not hurt the skin. The compsn. is in the form of a poultice using cotton cloth, rayon cloth, tetron cloth, nylon cloth, woven or nonwoven or using a plastic film sheet and pack preparations a

Dwg.0/0

THE PARTY OF THE P

Abstract (Equivalent): EP 514760 B

A keratotic plug remover composition, comprising a cationic polymer compound having a salt forming group, wherein said polymer is a synthetic cationic polymer selected from the group consisting of: (a) a cationic polymer of one or more cationic monomers; (b) a cationic copolymer containing units of an amphoteric monomer; (c) a cationic copolymer containing units of a monomer having no salt forming group; and (d) mixtures thereof.

Dwg.0/0

Abstract (Equivalent): US 5512277 A

A method for removing keratotic plugs which comprises applying a keratotic plug remover composition onto the skin, and peeling off the composition after the composition is dried, wherein said keratotic plug remover composition comprises a cationic polymer compound having a salt forming group, wherein said polymer is one member selected from the group consisting of:

(a) a polymer consisting of a cationic monomer selected from the group consisting of quaternerized products of each of dimethylaminoethyl acrylate, dimethylaminoethyl methacrylate,

dimethylaminopropyl acrylamide, dimethylaminopropyl methacrylamide, dimethylaminostyrene, dimethylaminomethylstyrene, 4-vinyl pyridine, 2-vinyl pyridine, and mixtures thereof;

- (b) a copolymer consisting of (1) a cationic monomer selected from the group consisting of quaternerized products of each of dimethylaminoethyl acrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, dimethylaminopropyl acrylamide, dimethylaminopropyl methacrylamide, dimethylaminostyrene, dimethylaminomethylstyrene, 4-vinyl pyridine, 2-vinyl pyridine, and mixtures thereof, and (2) an amphoteric monomer selected from the group consisting of
- N-(3-sulphopropyl)-N-acryloyloxyethyl-N,N-dimethylammonium betaine, N-(3-sulphopropyl)-N-methacroylamidepropyl-N,N-dimethylammonium
- $N\hbox{-(3-carboxymethyl)-N-methacroylamidepropyl-N,N-dimethylammonium}$ betaine, and N-carboxymethyl-N-methacroyloxyethyl-N,N-dimethylammonium
- (c) a copolymer consisting of (1') a cationic monomer selected from the group consisting of quaternerized products of each of dimethylaminoethyl acrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, dimethylaminopropyl acrylamide, dimethylaminopropyl methacrylamide, dimethylaminostyrene, dimethylaminomethylstyrene, 4-vinyl pyridine, 2-vinyl pyridine, and mixtures thereof, and (2') a monomer having no salt forming group selected from the group consisting of vinyl esters of aliphatic carboxylic acid, (meth)acrylic esters, alkyl vinyl esters, N-vinyl cyclic amides, styrene and alkyl-substituted styrene; and
 - (d) mixtures thereof.

Dwg.0/0

Derwent Class: A96; D21

International Patent Class (Main): A61K-007/00; A61K-007/48; A61K-031/74;

International Patent Class (Additional): A61K-007/02; A61K-009/70

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-97627

(43)公開日 平成5年(1993)4月20日

(51) Int.Cl. ⁵ A 6 1 K 7/00 7/02 7/48	識別記号 J W U A	庁内整理番号 8615-4C 8615-4C 8615-4C 8615-4C 9051-4C	F I	技術表示箇所 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
(21)出願番号	特願平4-87033		(71)出願人	000000918 花王株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)4月	18日	(70) Philip de	東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目14番10号
(31)優先権主張番号	特願平3-110342 平3(1991)5月15日		(72)発明者	千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘町1-3
(32)優先日 (33)優先権主張国	日本(JP)	1	(12)无明有	千葉県船橋市印内 3 - 20 - 1
			(72)発明者	室井 愛行 和歌山県和歌山市西浜3丁目9-6
	·		(72)発明者	光野 良直 和歌山県和歌山市湊紺屋町1-4
			(74)代理人	弁理士 有賀 三幸 (外2名)

(54) 【発明の名称】 角栓除去剤

(57)【要約】

【構成】 塩生成基を有する高分子化合物を含有する角 栓除去剤。

【効果】 角栓が有効に除去されるため、毛孔の目立ち が押さえられ、毛孔内を清潔に保つことができ、しかも 皮膚を痛めることがない。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 塩生成基を有する高分子化合物を含有す ることを特徴とする角栓除去剤。

【請求項2】 塩生成基を有する合成高分子化合物を含 有することを特徴とする角栓除去剤。

【請求項3】 塩生成基が、カルポキシル基、スルホン 酸残基、硫酸残基、リン酸残基、硝酸残基、アミノ基及 びアンモニウム基から選ばれる1種又は2種以上の基で ある請求項1記載の角栓除去剤。

【請求項4】 塩生成基を有する高分子化合物を含有す 10 る組成物を皮膚に塗布し、乾燥後、皮膚から剥離して角 栓を除去する方法。

. 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、毛孔に形成された角枠 を良好に除去することのできる角栓除去剤に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】最近の 女性の肌の悩みで、上位を占めるものの一つとして毛孔 の目立ちが挙げられる。この原因としては、毛孔に形成 20 される角栓に起因するところが大きい。角栓は皮脂と共 に汚れを含んで角化して毛孔につまったものであり、こ れを放置することは、毛孔の目立ちのみならず、肌の種 々のトラブルをひき起こす。従って、角栓を除去するこ とが、美容上及び肌の健康上好ましい。

【0003】しかしながら、通常用いられる洗顔料、メ イク落しでは、角栓を充分除去することができない。一 方、ピールオフタイプのパック剤は、皮膚に塗付し、乾 燥後、皮膚から剥離するものであるが、これに用いる皮 膜形成剤としては、ポリビニルアルコール、ポリビニル 30 ト (DMAEMA) 、ジメチルアミノプロピルアクリルアミド ピロリドン等が用いられている。しかしながら、これら 非イオン性のポリマーを主成分としたものも、取れにく い毛孔の汚れの除去には充分でなく、特に角栓の除去に 関しては、ほとんど効果を示さないものであった。

【0004】従って、角栓を効果的に除去することがで きる角栓除去剤が望まれていた。

[0005]

【課題を解決するための手段】斯かる実情に鑑み、本発 明者らは鋭意研究を行った結果、塩生成基を有する合成 高分子を配合した角栓除去剤が、効果的に角栓及び汚れ 40 を用いて四級化したもの。 を除去することを見出し本発明を完成した。

【0006】すなわち本発明は塩生成基を有する合成高 分子化合物を含有することを特徴とする角栓除去剤を提 供するものである。

【0007】本発明で用いられる高分子化合物の塩生成 基としては、酸又は塩基の存在により塩を形成する基で あれば特に制限されず、アニオン性、カチオン性、両イ オン性のいずれの基であってもよい。かかる塩生成基の 具体例としては、カルボキシル基、スルホン酸残基、硫 ム基等が挙げられる。これらの基は一つの化合物にて2 種以上含まれていてもよい。

【0008】また、これらの高分子化合物は水溶性であ ることが美観上好ましいが、濁っていてもかまわない。

【0009】かかる高分子化合物の具体例としては天然 或いは半合成のものとしては、ムコ多糖類であるヒアル ロン酸、ヒアルロン酸Na、コンドロイチン硫酸Na:へミ セルロース類であるアルギン酸、アルギン酸Na、アルギ ン酸アンモニウム、カルポキシメチルセルロースNa塩、 カルポキシメチルアミロースが挙げられるが、合成系の ものがより好ましく、合成系のものとしては下記のモノ マーの1種又は2種以上を重合させたもの又はこれらの モノマーと酢酸ビニル等の脂肪族カルボン酸のビニルエ ステル、メチルメタクリレート等の(メタ)アクリル酸 エステル、メチルビニルエーテル等のアルキルビニルエ ーテル、N-ビニルピロリドン等のN-ビニル環状アミ ド、スチレンやアルキル置換スチレン等といった塩生成 基を有しない他の一般のモノマーとの共重合体、更にこ れらの重合体の混合物が挙げられる。

【0010】アニオン性:アクリル酸(AA)、メタクリ ル酸(MA)、マレイン酸、イタコン酸等の不飽和カルポ ン酸モノマー又はそれらの無水物又はそれらの塩:スチ レンスルホン酸、2-アクリルアミド-2-メチルプロ パンスルホン酸(AMPS)等の不飽和スルホン酸モノマー 又はこれらの塩;ビニルホスホン酸、アシッド・ホスホ キシエチル (メタ) アクリレート等の不飽和リン酸モノ

【0011】カチオン性:ジメチルアミノエチルアクリ レート(DMABA)、ジメチルアミノエチルメタクリレー (DMAPAAm)、ジメチルアミノプロピルメタクリルアミ ド (DMAPMAAm) 等のジアルキルアミノ基を有する (メ **夕)アクリル酸エステル又は(メタ)アクリルアミド** 類;ジメチルアミノスチレン(DMASt)、ジメチルアミ ノメチルスチレン (DMAMSt) 等のジアルキルアミノ基を 有するスチレン類;4-ピニルピリジン、2-ピニルピ リジン等のピニルピリジン類:又はこれらをハロゲン化 アルキル、ハロゲン化ベンジル、アルキル若しくはアリ ールスルホン酸又は硫酸ジアルキル等の公知の四級化剤

【0012】両イオン性:N-(3-スルホプロピル) -N-アクリロイルオキシエチル-N, N-ジメチルア ンモニウムペタイン、N-(3-スルホプロピル)-N -メタクロイルアミドプロピル-N, N-ジメチルアン モニウムペタイン、N-(3-カルポキシメチル)-N -メタクロイルアミドプロビル-N, N-ジメチルアン モニウムベタイン、N-(3-スルホプロピル)-N-メタクリロイルオキシエチルーN、N-ジメチルアンモ ニウムベタイン、N-カルポキシメチル-N-メタクリ 酸残基、リン酸残基、硝酸残基、アミノ基、アンモニウ 50 ロイルオキシエチル-N,N-ジメチルアンモニウムベ タイン。

【0013】なお、これらの高分子化合物の塩生成基が イオン化されていない場合は、既存の酸、例えば塩酸、 硫酸等の無機塩;酢酸、プロピオン酸、乳酸、コハク 酸、グリコール酸等の有機酸、又は塩基、例えばトリメ チルアミン、トリエチルアミン等の三級アミン類;アン モニア、水酸化ナトリウム等により中和等し、イオン化 することが好ましい。

【0014】更に、これらの高分子化合物のうち、皮膚 に対する刺激の低さと、角栓除去効果の高さの両面で優 10 れているものとしては、カチオン性のモノマーの1種又 は2種以上を重合させたもの、又はこれらのモノマーと 両イオン性のモノマーや塩生成基を有しない他の一般の モノマーとの共重合体、更にこれらの重合体の混合物が 挙げられる。

【0015】また、カチオン性のモノマーの中で好まし いものとしては、ジメチルアミノエチルアクリレート(D MAEA)、ジメチルアミノエチルメタクリレート(DMAEM A)、ジメチルアミノプロピルアクリルアミド(DMAPAAm) 、ジメチルアミノプロピルメタクリルアミド(DMAPMAA 20 m)等のジアルキルアミノ基を有する (メタ) アクリル酸 エステル又は(メタ)アクリルアミド類;又はこれらを ハロゲン化アルキル、ハロゲン化ベンジル、アルギル若 しくはアリールスルホン酸又は硫酸ジアルキル等の公知 の四級化剤を用いて四級化したものが挙げられる。これ らのうち、特にジメチルアミノエチルメタクリレート(D MAEMA)とその四級化物;ジメチルアミノプロピルメタク リルアミド(DMAPMAAm)の四級化物、又はこれらモノマー の1種又は2種以上を重合させたもの、又はこれらモノ マーの1種又は2種以上と上述のモノマーとの共重合 30 体、又はその混合物が好ましい。

【0016】また、これらの高分子化合物の分子量は、 1万~150万の範囲のものが好ましく、特に10万~ 100万のものが好ましい。分子量が1万未満である と、造膜したフィルムの強度が不充分で、皮膚に対する 緊張感が弱くなり、剥離時に破れ易くなり、一方150 万を超えるものの製造は難しい。

【0017】本発明の角栓除去剤に用いる上記高分子化 合物の配合量は0.01~70重量%、特に5~40重量% とすることが好ましい。

【0018】上記の合成高分子化合物は、溶剤に溶解せ しめて使用されるが、この溶剤としては、該高分子化合 物を安定に溶解でき更に皮膚に安全なものであれば特に 限定されず、例えば水、エタノール、イソプロピルアル コール (IPA) 等が挙げられる。この溶剤の配合量 は、高分子化合物、任意成分、剤型により適宜決定すれ ばよいが、一般的には30~99.99 重量%、特に60~ 95重量%が好ましい。

【0019】本発明の角栓除去剤には上記成分のほか、

ール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコー ル、それ以上のポリエチレングリコール類、プロピレン グリコール、ジプロピレングリコール、それ以上のポリ プロピレングリコール類、1,3-プチレングリコー ル、1,4-プチレングリコール等のプチレングリコー ル類、グリセリン、ジグリセリン、それ以上のポリグリ セリン類、ソルビトール、マンニトール、キシリトー ル、マルチトール等の糖アルコール類、グリセリン類の エチレンオキシド (以下、EOと略記)、プロピレンオキ シド(以下、POと略記)付加物、糖アルコール類のEO、 PO付加物、ガラクトース、グルコース、フルクトース等 の単糖類とそのBO、PO付加物、マルトース、ラクトース 等の多糖類とそのEO、PO付加物などの多価アルコール; 流動パラフィン、スクワラン、ワセリン、固形パラフィ ン等の炭化水素、オリーブ油、ホホパ油、月見草油、ヤ シ油、牛脂等の天然油、イソプロピルミリステート、セ チルイソオクタノエート、ジカプリン酸ネオペンチルグ リコールなどのエステル袖、メチルシリコン、メチルフ ェニルシリコン等のシリコン油、イソステアリン酸、オ レイン酸等の高級脂肪酸などの油性成分; POEアルキル エーテル、 POE分岐アルキルエーテル、 POEソルビタン エステル、 POEグリセリン脂肪酸エステル、 POE硬化ヒ マシ油、ソルビタンエステル、グリセリン脂肪酸エステ ル、ポリグリセリン脂肪酸エステルなどの界面活性剤; ピタミン類、消炎剤、殺菌剤、賦活剤、紫外線吸収剤な どの薬剤;モンモリナイト、サポナイト、ヘクライト、 ピーガム、クニピア、スメクトンなどの水膨潤性粘度鉱 物;カラギーナン、キサンタンガム、アルギン酸ナトリ ウム、プルラン、メチルセルロース、カルポキシメチル セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシ プロビルセルロース等の多糖類、カルボキシビニルボリ マー、ポリビニルピロリドン、ポリピニルアルコール等 の合成高分子などの他の高分子;酸化チタン、カオリ ン、マイカ、セリサイト、亜鉛華、タルク等の体質顔 料、ポリメチルメタクリル酸、ナイロンパウダー等の高 分子粉体などの顔料等を、本発明の効果を損なわない範 囲で適宜配合することができる。これらの成分のうち、 油性成分を配合した場合、乾燥時に形成される膜の剥離 強度を調節でき、皮膚に刺激を与えることなく良好に膜 の剥離をすることができる。また、多価アルコールは全 組成中に $0.01 \sim 50$ 重量%配合するのが好ましい。 【0020】本発明の角栓除去剤は、そのまま用いて角 栓のある鼻、額やあごの部分に塗布し、乾燥後ビールオ フしてもよいし、綿布、スフ布、テトロン、ナイロン等 の織布又はプラスチックシート等に塗り、パップ剤とし

てもよい。 [0021]

・【発明の効果】本発明の角栓除去剤を用いると、有効に 角栓が除去されるため、毛孔の目立ちが押さえられ、毛 通常の化粧料に用いられる成分、例えばエチレングリコ 50 孔内を清潔に保つことができ、更に皮膚を痛めることが 5

ない。

[0022]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0023】 実施例1

表1のポリマーを用い、下記パック処方により角栓除去*

*剤を調製した。これを洗顔後のパネラーに 0.1ml/cm² で塗付し、25℃温度50%で30分放置し、剥離した。これから次式により角栓除去率を求め評価した。結果を表1に示す。

 $- \times 100$

[0024]

【数1】

角栓除去率= パック上 1 cm²中に付着した角栓数

小鼻上で1cm2中に存在する角栓数

【0025】評価:

10 ×:角栓除去率が5%未満

〇:角栓除去率が20%を超える

[0026]

△:角栓除去率が5~20%

パック処方:

ポリマー	15~20 (重量%)
グリセロール	5
HC060 (ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60E0付加)	1
エタノール	. 5
香料	0. 5
防腐剤	適量
精製水	68. 5~73. 5
計	100. 0

[0027]

【表1】

10

20

30

4 1 4 -	イドン部	器
ーアクリルアミドー2ーメチルプロバンスルキン酸(AMPS)(分子量50万) タクリロイルオキシメチルコハウ酸 (分子量20万) ンスルホン酸 Na塩 (NaSS) 重合体 (分子量10万) クリル酸 (MAA) 重合体 (分子量20万) クリル酸 NaSS/MAA共 重合体 (1:1) (分子量40万) タクリロイルオキシエチルトリメチルフンモニウムクロライド(QDM) (分子量40万) タクリロイルオキシエチルトリエチルフンモニウムクロライド(QDM) (分子量30万) ククリルフミドプロビルトリメチルフンモニウムクロライド(MAPTAC) (分子量30万) クリルフミドプロビルトリメチルフンモニウムクロライド(MAPTAC) (分子量30万) /	アアアアクカカ カニニュニュチチ チオオオオオオオ オンシンシンンン ン生性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性	0000000
-ルアルコール(PVA)(分子量10万) チレンオキサド(PEO)(分子量100万) ン(分子量7万) キシェチルセルロース(HEC)(分子量10万) ニルピロゾドン(PVP)(分子量60万)	ななななな	××××

35%以上:◎ (剥離時の痛み)

やや痛みを感じる :+

8

かなり痛みを感じる

【0029】 【表2】

}			
	剝離時の痛み	+ +++	+++ +
	角栓除去	00@0@	000 0
	イオン性	アーオンマーマー・オンドーア・ファイオンない。アー・オンドはアート・オンドはアー・オンドード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	カチオン性 カチオン性 カチオン性 カチオン性 カチオン性
	一个儿米	ボリー2-アクリルアミドー2-メチルプロバンスルヤ酸(AMPS)(分子量50万) ボリメケリロイルオキシメチルコハ酸(分子量20万) スチレンスルや酸 Na塩 (NaSS) 重合体 (分子量10万) メタアケリル酸 (NAA) 重合体 (分子量20万) NaSS/MAA共重合体 (1:1) (分子量40万)	おりメタリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロライド(GDM)(分子量40万) おりメタクリルアミドプロビルトリメチルアンモニウムクロライド(MAPTAC)(分子量30万) MAPTAC(分子量30万)/ おりアクリルマミドプロビルトリメチルアンモニウムクロライド (DMAPAAm-Q)(分子量30万) 共重合体(8:2) MAPTAC(分子量30万)/ GDM(分子量40万)混合物

[0028] 実施例2

表2のポリマーを用い、角栓除去率及び剥離時の痛みに ついて評価した。

評価方法:表2のポリマーを20~30重量%水溶液にし、これを洗顔後のパネラーに0.1 ml/cm² で塗布し、25℃、温度50%で30分放置した後、剥離し

た。角栓除去率は実施例1と同様にして求めた。

イギン钳

(角栓除去率)

5 %未満:× 5~19%:△

20~34%: 〇

[0030] 実施例3

下記組成の角栓除去剤を製造した。

ポリメタクリロイルオキシトリメチルアンモニウム クロライド(QDM)(分子量40万)

非イオン色

27.0 (重量%)

9	10
ソルビトール	3.0
セリサイト	3.0
エタノール	5. 0
防腐剤	適量
水	パランス
L	下記組成の角栓除去剤を製造した

【0031】 実施例4

ポリメタクリロイルオキシトリメチルアンモニウム	
クロライド(QDM)(分子 量25万)	27.0 (重量%)
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(E. 0. 20)	2.0
スクワラン	0.5
1-イソステアロイル-3-ミリストイル	
グリセロール(DGMI)	1.5
86%グリセロール	2.0
プロピレングリコール	1.0
セリサイト	3.0
エタノール	5.0
防腐剤	適量
★	パランス

【0032】実施例5

下記組成の角栓除去剤を製造した。

ポリメタクリロイルオキシトリメチルアンモニウム	
クロライド(QDM)(分子量20万)	15.0(重量%)
ポリメタクリルアミドプロピルトリメチル	
アンモニウムクロライド(MAPTAC)(分子 量30万)	15. 0
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(E. 0. 40)	1.5
スクワラン	0.5
2 - エチルヘキサン酸トリグリセリド	2.0
ソルピトール	3.0
カオリン	7.0
酸化チタン	2.0
エタノール	5. 0
防腐剤	適量
水	パランス

【手続補正書】

【提出日】平成4年6月2日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】また、これらの高分子化合物の分子量は、 1万~300万の範囲のものが好ましく、特に10万~ 100万のものが好ましい。分子量が1万未満である と、造膜したフィルムの強度が不充分で、皮膚に対する 緊張感が弱くなり、剥離時に破れ易くなり、一方300 万を超えるものの製造は難しい。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0018 【補正方法】変更

【補正内容】

【0018】上記の合成高分子化合物は、溶剤に溶解せ しめて使用されるが、この溶剤としては、揮発性であ り、 該高分子化合物を安定に溶解でき更に皮膚に安全な ものであれば特に限定されず、例えば水、エタノール、 イソプロピルアルコール(IPA)等が単独で又は2種 以上組み合わせて用いられる。この溶剤の配合量は、高 分子化合物、任意成分、剤型により適宜決定すればよい が、一般的には30~99.99重量%、特に60~9 5重量%が好ましい。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0019 【補正方法】変更

【補正内容】

【0019】本発明の角栓除去剤には上記成分のほか、 **通常の化粧料に用いられる成分、例えばエチレングリコ** ール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコー ル、それ以上のポリエチレングリコール類、プロピレン グリコール、ジプロピレングリコール、それ以上のポリ プロピレングリコール類、1、3-プチレングリコー ル、1,4-プチレングリコール等のプチレングリコー ル類、グリセリン、ジグリセリン、それ以上のポリグリ セリン類、ソルピトール、マンニトール、キシリトー ル、マルチトール等の糖アルコール類、グリセリン類の エチレンオキシド(以下、EOと略記)、プロピレンオ キシド (以下、POと略記) 付加物、糖アルコール類の EO、PO付加物、ガラクトース、グルコース、フルク トース等の単糖類とそのEO、PO付加物、マルトー ス、ラクトース等の多糖類とそのEO、PO付加物など の多価アルコール:流動パラフィン、スクワラン、ワセ リン、固形パラフィン等の炭化水素、オリープ油、ホホ バ油、月見草油、ヤシ油、牛脂等の天然油、イソプロビ ルミリステート、セチルイソオクタノエート、ジカプリ ン酸ネオペンチルグリコールなどのエステル油、メチル シリコン、メチルフェニルシリコン等のシリコン油、イ ソステアリン酸、オレイン酸等の高級脂肪酸などの油性 成分:POEアルキルエーテル、POB分岐アルキルエ ーテル、POEソルピタンエステル、POBグリセリン 脂肪酸エステル、POE硬化ヒマシ油、ソルビタンエス テル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪 酸エステルなどの界面活性剤: ビタミン類、消炎剤、殺 菌剤、賦活剤、紫外線吸収剤などの薬剤;モンモリロナ イト、サポナイト、ヘクトライトなどの水膨潤性粘度鉱 物:カラギーナン、キサンタンガム、アルギン酸ナトリ ウム、プルラン、メチルセルロース、カルポキシメチル セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシ プロピルセルロース等の多糖類、カルボキシビニルポリ マー、ポリピニルピロリドン、ポリピニルアルコール等 の合成高分子などの他の高分子;酸化チタン、カオリ ン、マイカ、セリサイト、亜鉛華、タルク等の体質顔 料、ポリメチルメタクリル酸、ナイロンパウダー等の高 分子粉体などの顔料等を、本発明の効果を損なわない範 囲で適宜配合することができる。これらの成分のうち、 油性成分を配合した場合、乾燥時に形成される膜の剥離 強度を調節でき、皮膚に刺激を与えることなく良好に膜 の剥離をすることができる。また、多価アルコールは全 組成中に0.01~50重量%配合するのが好ましい。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0020 【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】本発明の角栓除去剤の剤型は、バック剤の他、綿布、スフ布、テトロン、ナイロン等の織布又はプラスチックシート等に塗り、バップ剤としてもよい。また本発明の角栓除去剤を用いて角栓を除去するには、例えば上記バック剤又はバップ剤を皮膚(例えば鼻、額、あご等の角栓の存在する部分)に塗布又は貼布し、乾燥後、皮膚から剥離すればよい。